

全国半导体设备和材料标准化 技术委员会材料分技术委员会

半材标委[2018]2号

关于召开《确定晶片坐标系规范》等9项半导体材料 标准工作会议的通知

各标委会委员、各起草单位及会员单位：

根据国家标准化管理委员会和中国有色金属工业协会下达的关于标准制修订计划的文件精神，现定于2018年4月23日~25日在北京市召开半导体材料标准工作会议。现将有关事宜通知如下：

一、会议内容和资料

会议将对《确定晶片坐标系规范》等9项半导体材料国家、协会标准进行预审和讨论（具体项目见附件）。请标委会委员、各项目的负责起草单位（1-2名）和参加起草单位（1名）参加会议，负责单位须携带标准资料。

各标准负责起草单位务必于4月16日前将标准稿件等发至标委会秘书处邮箱(bdtbwh@163.com)，由秘书处挂网征求意见。各相关单位可于4月20日之后在有色标准信息网(www.cnsmq.com)“标准制定工作站”栏目下载。

二、会议日程、地点及乘车路线

1、报到时间：2018年4月23日。

2、报到地点：北京元辰鑫国际酒店（北京市朝阳区裕民路12号）。

3、乘车路线：①北京南站至酒店：地铁4号线至海淀黄庄站，换乘地铁10号线至健德门站，C口出，步行500米到达酒店；打车约18公里，约52元。②北京站至酒店：地铁2号线至雍和宫站，换乘地铁5号线至惠新西街南口站，换乘地铁10号线至健德门站，C口出，步行500米到达酒店；打车约13公里，约40元。③北京西站至酒店：地铁9号线至国家图书馆站，换乘地铁4号线至海淀黄庄站，换乘地铁10号线至健德门站，C口出，步行500米到达酒店；打车约13公里，约40元。④首都机场至酒店：乘机场快轨至三元桥站，换乘地铁10号线至健德门站，C口出，步行500米到达酒店；机场大巴公主坟方向，至马甸桥下车，步行700米到达酒店；打车约27公里，约90元。

三、会务及联系人

本次会议由有研半导体材料有限公司协办。

会议期间食宿统一安排，宿费自理。

标委会秘书处：杨素心 010-62629312 15010981543；

李素青 010-62565659 15652368697。

为方便安排住宿等会务工作，请各参会代表将回执填妥，并于2018年4月10日前邮箱或电话告知秘书处。

附件：会议预审和讨论的标准项目

二〇一八年三月十六日



抄报：全国半导体设备和材料标准化技术委员会

附件:

会议预审和讨论的标准项目

序号	计划编号	项目名称	负责单位	备注
1	20162491-T-469	确定晶片坐标系规范	有研半导体材料有限公司	预审
2	2016-020-T/CNIA	多晶硅生产用石墨制品	江苏中能硅业科技发展有限公司	预审
3	2016-021-T/CNIA	多晶硅生产用瓷环	江苏中能硅业科技发展有限公司	预审
4	20173543-T-469	硅材料中氧含量的测试 惰性气体熔融红外法	有研半导体材料有限公司、上海合晶硅材料有限公司	讨论
5	20173545-T-469	硅片表面金属元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法	南京国盛电子有限公司、有研半导体材料有限公司	讨论
6	20173474-T-610	锆单晶位错密度的测试方法 (修订 GB/T 5252-2006)	有研光电新材料有限责任公司、云南临沧鑫圆锆业股份有限公司	讨论
7	20173473-T-610	砷化镓单晶位错密度的测试方法 (修订 GB/T 8760-2006)	有研光电新材料有限责任公司、云南临沧鑫圆锆业股份有限公司	讨论
8	20173767-T-610	水平法砷化镓单晶及切割片 (修订 GB/T 11094-2007)	有研光电新材料有限责任公司	讨论
9	20173544-T-469	氮化镓材料中镁含量的测定 二次离子质谱法	中国电子科技集团公司第四十六研究所	讨论

2018 年 4 月北京会议 · 参会回执

(请于 2018 年 4 月 10 日前发送至 bdtbwh@163.com)

单位名称			
通讯地址		邮编	
姓名	职务/职称	电话	E-mail
预计到达酒店时间 (请在相应括号内打√)			
4 月 23 日 13:00 前 ()		4 月 23 日 19: 00 之后 ()	
4 月 23 日 19:00 前 ()			
房间预订	标准间: () 间, 是否合住: 是 (), 否 () 大床间: () 间 预计入住 () 晚		
备注: 为方便安排, 请各参会代表务必于 4 月 16 日前回执, 会议将尽量根据回执安排用房, 未按期回执的不保证用房。其他事宜可会前咨询 010-62629312, 010-62565659。			